BIOCOMPATIBLE POLYORGANOSILOXANE COMPOSITION FOR CELL CULTURI APPARATUS

Patent number:

WO8808789

Publication date:

1988-11-17

Inventor:

BANES ALBERT J (US)

Applicant:

BANES ALBERT J (US)

Classification:

- international:

B32B3/12

- european:

A61L27/18; C08J7/14; C12M1/20; C12N5/00S;

G01N33/543F; G01N33/545

Application number: WO1988US01459 19880503 Priority number(s): US19870046440 19870504

Also published as:

EP0365536 (B

Cited documents:

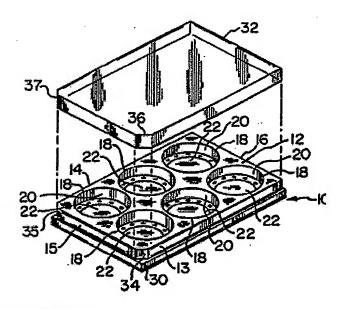
US3350349 US3867549 US4273834 US4695547

US4705810 more >>

Report a data error he

Abstract not available for WO8808789 Abstract of correspondent: **US4789601**

A polyorganosiloxane composition having a biocompatible surface thereon is disclosed. The biocompatible surface results from the derivatization, or amination, of the surface intended for cell contact. More specifically, the present invention is a polyorganosiloxane composition in which the surface is either treated with a primary amine and optional peptide or the surface is co-cured with a primary aminecontaining silane or siloxane. The aminated polyorganosiloxane has utility as a cell culture substrate or in a variety of artificial organ applications such as brest implants, synthetic blood vessels, joints, tendons and heart valves. A vacuum apparatus for use with specialized cell culture plates incorporating the biocompatible polyorganosiloxane composition is also disclosed.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩日本国特許庁(JP)

OD 特許出願公表

四公表特許公報(A)

平2-501529

❸公表 平成2年(1990)5月31日

(9) Int. Cl. 5 C 12 M 3/00 A 61 L 27/00 C 08 G 77/38 C 08 L 83/04	識別配号 Z Y NUF LRM	庁内整理番号 8717-4B 6971-4C 6609-4J 6609-4J	審 查 請 求 于備審查請求		部門(区分) 1(1)
C 12 N 5/06		8515-4B	C 12 N 5/00	E	(全 11 頁)

細胞培養装置用の生体適合性ポリオルガノシロキサン組成物 母発明の名称

> 创特 頭 昭63-504180 頤 昭63(1988)5月3日

8888

❷翻訳文提出日 平1(1989)11月2日 **爾国際出願 PCT/US88/01459 砂国際公開番号 WO88/08789 動国際公開日 昭63(1988)11月17日**

優先権主張 @1987年5月4日@米區(US)@046,440

米国 ノースカロライナ州 27712 ダーハム ピピンズ ロード 加発 明 者 ペインズ, アルバート ジェ

2021

米国 ノースカロライナ州 27712 ダーハム ピピンズ ロード መ出 願 人 ペインズ, アルパート ジェ

2021

四代 理 人 弁理士 鈴木 俊一郎

AT(広域特許), AU, BE(広域特許), CH(広域特許), DE, DE(広域特許), DK, FR(広域特許), GB 和指定 国 (広域特許), HU, IT(広域特許), JP, LU(広域特許), NL(広域特許), NO, SE(広域特許)

静束の疑問

- 1. アミン、カルボン酸、あるいは元素炭素がらなる群から選ばれ た物質を表面に取り込んがポリオルガノシロキサン組成物を含むこ とを特徴とする生体適合性樹脂、
- 2. 前記物質がアミンであり、鉄アミンが1級アミンであることを 特徴とする請求の顧酬第1項に記載の生体適合性樹脂。
- 3. 食記ポリオルガノシロキサン組成物が表面にペプチドを取り込 んでいることを被徴とする韓文の庭園第1項に記載の生体遺合性関
- 4. 故記ペプチドがカルボキシル高柱間ペプチドを含有するとを特 徴とする請求の範囲第3項に記載の生体適合性樹脂。
- 5. 前記カルボキシル基鉄端ペプチドがアミン官能性を持つことを 特徴とする難求の証無第4項に記載の生体連合性樹設。
- 6. 背記カルボキシル基終端ペプチドがそのアミン官能性により前 紀ポリオルガノシロキサンの表面に取り込まれていることを特徴と する前記請求の範囲第5項に記載の生体適合住街路。
- 7. 斡記ポリオルガノシロキサン組成物がダウーコーニングHDX4 -4210 クリーングレードエラストマー、メディカルグレードシリ コーン油、および触媒の混合物の硬化したものを含むことを特徴と する前記籍文の範囲第1項に記載の生体複合性概能。
- 8. 1 級アミン含有シラン、カルポキシル基含有シラン、1 級アミ ン合有シロキサンおよびカルボキシル基合有シロキサンからなる群 から異ぱれた組成物を表面でコーキュアーしたポリオルガノシロキ サン組成物を含むことを特徴とする生体適合性倒脂。

- 9. 前記ポリオルガノシロキサン組成物とコ・キュアーされる前記 組成物が3-アミノプロピルトリエトキシシラン、2-アミノエチルト リメトキシシラン、トリメナルシリル結散、3-(トリクロロシリル) 酪酸および1.1.1-トリグロロ-#-(トリメチルシリル) シラナミンか らなる群から選ばれることを特徴とする請求の範囲第8項に記載の
- 10. a) ポリオルガノシロキサン表面を協設、非設および真化水素 敵からなる群から選ばれる能に接触させ、
- b) ポリオルガノシロキサン表面を水酸化アンモニウム、塩化 アンモニウムおよび炎酸水素アンモニウムからなる群から選ばれた アミンと接触させ、次いではアミンをデカントし、
- c)前記ポリオルガノシロキサン表面を水で洗浄する段階を含 むことを特益とするポリオルガノシロキサン組成物の表面処理法。 11. 段階で)が、前記ポリオルガノシロキサン表面を水で流浄し、 時系列的に表面をアルデヒドおよびペアチド水溶液と接触させ、次 いで水で洗浄することを特徴とする確求の証明第10項に記録の方
- 12、段階c)が、前記ポリオルガノシロキサン表面を水で洗浄し、 時系列的に背記表面をグルタルアルデヒドおよびアミンとカルボキ シル裏官能性を持つペプチド水溶液と接触させ、次いで水で洗浄す る段階を含むことを特徴とする背求の範囲第10項に記載の方法。
- 13. 剪記段階a)がポリオルガノシロキサン表面を0.5~1.0 叫/dの1N塩酸と接触させる段階を含むことを特徴とする請求の 範囲第10項に記載の方法。

- 14. 段階 b) がポリオルガノシロキサン表面を 0. 5~1 al/dの 1 M水酸化アンモニウムと投触させる段階を含むことを特徴とする 関求の範囲第1 0 項に記載の方法。
- 15. d) 前記ポリオルガノシロキサン組成物を培養細胞を支持する 固体手段中に組込み、細胞培養基質を形成する段階を含むことを特 徴とする請求の範囲第10項に記載の方法。
- 16. 請求の範囲第10~15項に記載の方法によって待られること を特徴とする製品。
- 17. ポリオルガノシロキサン組成物を1級アミン含有シラン、カルボキシル基含有シラン、1級アミン含有シロキサンおよびカルボキシル基含有シロキサンからなる群から選ばれた化合物からなる近接層とコーキュアーすることを含むポリオルガノシロキサン組成物の表面処理方法。
- 18. 育記ポリオルガノシロキサン組成物が3-アミノアロビルトリエトキシシラン、2-アミノエチルトリメトキシシラン、トリメチルシリル(兵政、3-(トリクロロシリル) 発散、および1,1,1-トリクロローK-(トリメチルシリル) シランアミンからなる群から選択され、かつ水溶液あるいは緩衝キャリアー水溶液中に懸濁された化合物と、育記近接した組成物を略室温で約24時間維持することにより、コーキュアーすることを特徴とする精束の範囲第17項に記載の方法。 18. 約60℃で大気圧下に約15分間で硬化することを特徴とする 請求の範囲第17項に記載の方法。
- 20. 間求の疑問第17〜19項の何れかの方法で作られたことを特徴とする製品。

蚊の細胞培養蒸貨。

- 29. 前記ポリオルガノシロキサン組成物とコーキュアーされる組成物が3-アミノプロピルトリエトキシシラン、2-アミノエチルトリメトキシシラン、トリメチルシリル城散、3-(トリクロロシリル) 酷 散および1,1,1-トリクロローボー(トリメチルシリル) シラナミンからなる群から選ばれることを特徴とする請求の範囲第28項に記載の細胞培養基質。
- 30. ポリオルガノシロキサン組成物を含む少なくとも一表面を持ち、 組製培養を支持する固体手段を含み、前記ポリオルガノシロキサン 組成物の表面を
- a) 塩酸、弗酸、臭化水素酸からなる群から選ばれた酸と接触させ、酸を傾消し、
- b) 水酸化アンモニウム、塩化アンモニウムおよび炭酸水素アン モニウムからなる群から選ばれるアミンと接触させ、デカントし、
- c)水で洗浄することを特徴とする細胞均奏基質。
- 31. 段階で)が、前記ポリオルガノシロキサン表面を水で洗浄し、 時系列的に前記表面をアルデヒドならびにペプチド水溶液と接触させ、前記表面を水で洗浄する段階を含むことを特徴とする請求の範 服第30項に記載の組織接受基督。
- 32. 段階 c) が約記ポリオルガノシロキサン表面を水で洗浄し、時 系列的に約記表面をグルタルアルぞとドおよびアミンとカルボキシ ル基の両官館性を持つペプナドの水溶液と接触させ、約記表面を水 で洗浄する段階を含むことを特徴とする前求の範囲第30項に記載 の相風培養基質。

- 21. 均美細胞を支持する固体手段を含み、該固体手段が、アミン、 カルボン散あるいは元素炭素からなる群から選ばれる物質を表面に 取り込んだポリオルガノシロキサン組成物を含む少なくとも一表面 を持つことを特徴とする細胞培養基質。
- 22. 打記物質がアミンであり、鉄アミンが1級アミンであることを 特敵とする関求の疑題第21項に記載の細胞培養基質。
- 23. 前記ポリオルガノシロキサン組成物がその表面にペプチドを取り込んでいることを特徴とする情求の延囲第21項に記数の細胞培養蒸算。
- 24. 育記ペプチドがカルボキシル基終端ペプチドを含むことを特徴とする請求の範囲第23項に記載の細胞培養基質。
- 25. 前記カルボキシル基料場ペプチドがアミン官能性を有することを特徴とする請求の範囲第24項に記載の細胞培養基質。
- 26. 前記カルボキシル基終端ペプチドが前記ポリオルガノシロキサンの表面にそのアミン官能性により取り込まれていることを特徴とする環球の眨囲第21項に記載の細胞培養基質。
- 27. 育記ポリオルガノシロキサン組成物が、ダウーコーニングNDX4-4210 クリーングレードエラストマー、メディカルグレードシリコーン油および触媒の混合物の硬化したものを含むことを特徴とする額次の範囲第21項に記載の組盤物表基質。
- 28. 耐配ポリオルガノシロキサン組成物がその表面を1級アミン合 有シラン、カルボキシル基合有シラン、1級アミン含有シロキサン およびカルボキシル基合有シロキサンからなる群から選ばれた組成 物とコーキュアーされることを特徴とする群求の範囲第21項に記
- 33. 段階 a)が、ポリオルガノシロキサン表面を 0.5~1㎡/d の1 N 塩酸と接触させる段階を含むことを特徴とする請求の範囲第 3 O 項に記載の組製培養素質。
- 84. 段階 b) が、ポリオルガノシロキサン表面を 0.5~1 ml/olの 1 M 水酸化アンモニウム水溶液と接触させる段階を含むことを特徴とする請求の範囲第30項に記載の細胞培養基質。
- 35. 前記ポリオルガノシロキサン組成物を相随培養を支持する固体 手段上に組入れる段階を含むことを特徴とする請求の範囲第30項 に記載の細胞培養基質。
- 36. 組勉培養を支持する固体手段を含み、減固体手段がポリオルガ ノシロキサンを含む表面を少なくとも一つ有し、数ポリオルガノシ ロキサン組成物が1級アミン含有シラン、カルポキシル基含有シラン、1級アミン含有シロキサンおよびカルポキシル基合有シロキサンからなる群から選ばれる化合物を含有する近接層とともに硬化することにより処理された表面を持つことを特質とする組閣培養基質。
- 37. 育記ボリオルガノシロキサン組成物が3-アミノアロビルトリエトキシンラン、2-アミノエチルトリメトキシシラン、トリメナルシリル総設、3-(トリクロロシリル)路設、および1,1,1-トリクロロ・ボ-(トリメナルシリル)シラナミンから選ばれる化合物を設プした水溶液あるいは緩衝キャリアー水溶液の近接層とコ・キュアーされ、このコ・キュアーは近接組成物を略変温で、実質的に光なして、約24時回維持することにより行うことを特徴とする領泉の範囲第36項に記載の細胞培養基質。
- 38、 約記ともに硬化する処理を60℃、大気圧下で約45分間行う

ことを特徴とする請求の疑問第36項に記載の組取培養基督。

- 39. 前記国体手段がマルチクェルポリスチレンプレートであること を特徴とする論求の範囲採21項、第30項あるいは第36項に記 戦の組制体表表質。
- 40. 前記ウェルの各々がその底部に背記ポリオルガノシロキサン組成物を含むことを特徴とする請求の範囲第39項に記載の細胞培養 当賞、
- 41. 前記ポリオルガノシロキサン組成物が前記ウェルの各々の底部 と積層物を形成することを特徴とする請求の範囲第40項に記載の 解贈与受募賞。
- 42. 前記ウェルの各々の実質的に全ウェル底部が前記ポリオルガノ シロキサン組成物の単一層を含むことを特徴とする請求の範囲第 4 0 項に記載の組取結乗基督。
- 43. 前記ポリオルガノシロキサン組成物が前記ウェルの各々の底部 に有るアンカーリングに接着していることを特徴とする請求の疑問 第42項に記載の組取請参募者。
- 44. 一つ以上のウェルを有する船舶均要プレートを含み、前記ウェルの各々が少なくとも部分的にエラストマー状膜で形成された実質的に平らな底部を有し、前記エラストマー状度が組載始要と細胞付着を許す、処理された上面を持っていることを特徴とする細胞均要基質。
- 45. 一つ以上のウェルを有する少なくとも一つの細胞培養アレートを含み、育配ウェルが各々生体適合性ポリオルガノシロキサン組成物で作られるエラストマー状版で少なくとも部分的に形成される実

質的に平らな底部を有し、前記エラストマー状態に裏空の引張り力を制御的に加える真空手段を含むことを特徴とする級励格費に成力を加える装置。

- 46. 前記真空手段が、前即手段により真空運に投続される真空アレナムを含み、前記培費アレートが前記真空アレナムにより担持され、かつ該真空アレナムと接触し、前記真空アレナムが前記真空を前記エラストマー状膜の底面に連絡する手段を含むことを特徴とする請求の範囲第45項に記載の装置。
- 47. 前配真空プレナムが少なくとも一つの真空溝をその上表面に有する平らな板であり、前記プレナムの上表面に開設し、前記均类プレートの下部に位置する実質的に平らなガスケットを含み、前記ガスケットが貫通した1つ以上のアパチャーを有し、数アパチャーが下部に有る真空溝と上部に有る培養プレートのエラストマー状態と一致して配列されかつ両者の間に伸びており、シールされたエアナェンバーが形成され、数エアチェンバーはエラストマー状態から、アパチャーと真空溝等を起由して前記真空源に至ることを特徴とする確文の範囲第46項に記録の発言。
 - 48. 前記アレナムと前記其空源の間に配置された流通手段を含み、 真空の前記真空アレナムへの適用を制御する制御手段を含むことを 特徴とする前梁の範囲第47項に記載の数据。
- 48. 育記波通手段がソレノイドバルブであり、育配制御手段が育記 ソレノイドバルブに電気的に接続されるコンピューターであること を特敵とする智家の範囲原48項に記載の禁電。

明細性

細胞培養装置用の生体連合性ポリオルガノシロキサン組成物

技 统 分 野

本発明は、試験管内及び生体内で、改良された生体適合性を示す 表面改質ポリオルガノシロキサン組成物およびこのような組成物を 取入れた細胞急差装置に削する。

界 表 技 術

合成高分子は技術及び日常生活で広く使用されているが、臨床医学及び実験医学では高分子は慎重に扱われ、その使用は限定されていた。

この制限使用は需要と関係が無く、人工器官及び血液透析あるい は散素添加用膜製造用、血膜あるいは血液の定換物製定用及び蒸剤、 ホルモンあるいは他の生理的に活性な物質の除放用の基質としての 体内塩込み用あるいは可溶性高分子の製造所に適当な合成高分子の 需要が増大している。

不幸にして、種々のシリコーン樹脂のように比較的低い組配身性を示す合成高分子でも、一般には少なくともある程度の生体不適合性を示す。たとえば、哺乳動物あるいは人の組織に埋込んだシリコーン樹脂インアラントは、通常、上皮性カブセル化、あるいは上皮固厚および/または周囲の両連組織の角化によるカブセル化などを生じる。試験管内での類似の現象は、合成高分子基質に引張りあるいは他の選を生じさせる力を加えると組配が多くのこれら基質に

付着するのを妨げる。

特に、試験管内細胞培養に関して、試験管内で細胞が付着できる エラストマー基質に対する需要が大きいのは、生体内応用で生体連 合性高分子に対する需要の場合と同様である。この需要は細胞培養 の試験管内曲げの分野の開発から生じた。この曲げ技術は従来法の 細胞培養法と比較していくつかの利点を示す。

試験管内での細数額強に用いる従来法の培養アレートあるいは培養領は、一般にポリスチレンあるいはガラスで作られている。細胞を培養する通常法としては、細胞をフラスコ、単一培養風、あるいはマルチウェルアレートに接種し、栄養鑑賞を加え、制御条件下で細胞を培養する方法が挙げられる。試験管内で細胞を培養する別の方法には、連続して回転する域質の下の培養容器型に細胞を付着させる(代りに、細胞を内表面積の大きな清付きローラー版中で培養することもできる)方法、あるいは細胞をガラス上、複雑な多類類ピーズ、組織をグメント上で培養する方法、あるいは細胞を適当な細胞経質やに懸濁させて培養する方法などがある。しかし、これらの方法にあっては、培養経質が細胞自身に変形応力、たとえば健によって加えられる体内での応力、あるいは心量や防がその構成細胞に加える周期的な応力などと類似するような変化応力を及ぼすようなことはない。

助の環境中で物理的交形中に、組<mark>数が延敗することをシュミレーションするために、組</mark>数をエラストマーからなる基質に付着させ、 差質には周期的に1分間で15回20%の伸びを加え、休息状態を

. . . .

シュミレーションしながら始ますることができる。 砂細胞に 同期的 に 1 分間で 4 0 回 2 0 %の仲びを加え、運動中の状態をシュミレーションすることもできる。このような研究は、細胞がビールス性恐 焼を受け易いのは、周期的に変形成力を加えられたときか、あるいは けいしたときかあるいはマクロファージに 周期的変形が加えられる場合、 パクテリアをもっと 容易に 女団するかどうかといった 疑问、あるいは 関連した 同題向けに 連合させることができる。これらの 同題に 対して 得られた 解なは、次に ビールス 住あるいは パクテリア 住 感染を受けている 魚名の治療計画の 開発に際し 今歳に入れることができる。

培養中の細胞の試験管内曲げの一システムが、エイ・ジェイ ベインズらにより、"試験管内細胞に砂めあるいは可変周期的強力あるいは圧縮力を加える新しい真空操作応力供与袋屋"という表態でジャーナル オブ セル サイエンス (J.Cell Sci., 1985)に報告されている。然し、この公表された用法中では、プラスチック(ボリスチレン)のベトリ皿の物理的制限は、細胞基質(ベトリ皿底部)における周期的変形の制限量以上に押えられた。(関連した試験管内システムは、ディー ソムジェンらにより"緩介されたプロスタグランジンE2 中での物理応力により誘起された命の再構成"という表題でビオヒミカエ ビオフィジカ アクタ (Blochimica et Biophysica Acta.,627(1980)91-100)に、ディー・ワイ・エムルングらにより、エクスペリメンタル セル リサーチ (109(1977)285-296)に発表された"機械的刺激に対する細胞応答の研究に用いられる新規試験管内システム"、ディー・ワイ・エム ルングらによ

胸部インプラント、人工血管、人工関節、人工腱、人工心臓弁等の多くの人工器官の応用に有用である。本発明では、生体適合性ポリオルガノシロキサン組成物を取入れた特別な超恩培養プレートと使用する真空装置も開示されている。

図面の簡単な説明

第1図は、本発明の生体適合性ポリオルガノシロキサン組成物を 有する6ウェル培養アレートとそのカバーの分解斜視図、第2図は 第1図に示した培養アレートの平面図、第3図は第2図の頁一目の 線に沿って切断して待られた所面図、第4図は第1図に示した培養 アレートとの関連で使用するのに適した真空装置の分解斜視図、第 5図は第4図の真空装置の斜視図、第6図は第5図の以一以の株に 沿って切断して待られた断面図、第7図は第3図の真空装置を制御 する装置の鎖略図である。

発明を実施するための最良の形型

本発明のポリオルガノシロキサン組成物の表面改質は3方法の中の1つ以上の方法により達成される。組成物表面に供素粒子を埋込まれていても良く、また阿裏面を1級アミンとオプションよるペプチドで処理されていても、あるいは同表面を1級アミン合有あるいはカルボキシル基合有のシランあるいはシロキサンとともに硬化されていても良い。現在、アミノ基あるいはカルボキシル基および場合によっては、ペプチドはポリオルガノシロキサン組成物の表面に集まり、生体適合性表面を形成すると信じられている。改質反応は硬化してないかあるいは硬化したポリオルガノシロキサン級国上で行なう。しかしながら、何れの場合でも、改質はポリオルガノシロ

り、サイエンス (191(1976)475-477) に免表された "周期的引張りは試験管内での動談平滑筋細胞による高質成分の合成を刺激する"、ハセガワらにより、カルシフ ティッシュー インターナショナル (Calcif lissue Int.,37(1985)431-436) に発表された "機械的引張りはデオキシリボ核散を合成する培養骨細胞の数を増やし、蛋白合成のパターンを交える"、ディー・エム ブルーネットらにより、ジャーナル オブ セル サイエンス (J.Ceil Sci.,68(1984) 35-45) に発表された"機械的引張りはデオキシリボ核散を合成する培養中の上皮性細胞の数を増やす"などに失々報告されている)。

上記のすべてを考慮すると、生体内でのカプセル化を促進せず、 試験管内での細胞の付着を妨げない低細胞毒性合成高分子組成物に 対する需要は依然として存在する。理想的には、このような組成物 は一般に低細胞毒性と高い引張強度およびたわみ強度を示すことで 知られているシリコーン樹脂組成物の色々な利点をも提供するであ ろう。

発明の開示

本発明は、この需要に応じるための生体適合性表面を有するポリオルガノシロキサン組成物に関する。生体適合性表面は細胞接触を窓図した表面の改質によって得られる。より詳細には、本発明はポリオルガノシロキサン組成物に関し、その表面に使素粒子が埋込んであるか。その表面を1級アミンおよび付加的な選択によりペプチドで処理してあるか、あるいはその表面を1級アミン含有あるいはカルボキシル基含有のシランあるいはシロキサンとともに硬化してある。改質したポリオルガノシロキサンは細胞培養を質、あるいは

キサンの表面上で行なう。

硬化したあるいは硬化してないたとえば腰のようなポリオルガノシロキサン表面の改質の第1の方法は、表面に複数の炭素粒子を埋込む方法が含まれる。たとえば、キュアーしてない表面をブンゼンパーナーの協上に吊し、数組な炭素粒子を表面に析出させ、表面を硬化する。得られた表面は改善された生体適合性を示す。

硬化したポリオルガノシロキサン限をアミノ化する第2の方法は、2つの基礎段階を含む。最初に、限表面を大気中において、0.5~1 mlの1N HC』で30分間渦巻き運動をさせながら処理する。次に散をデカントする。その後大気中において、表面を0.5~1 mlの1M NH4 OHと30分間接触させる。別の方法としては、散をデカントした後、ベルジャー中で表面をアンモニア原気に15分間さらす。得られた改質表面を水洗し、乾かす。代りに化学量論的に当量のHF、HBr(あるいは他のハライド含有酸)、NH4C』あるいはNH4 HCO3のような他の散や1級アミンを使用しても良い。このように処理した表面ではポリオルガノシロキサンはアミノ番が囲番となり、高分子表面に配向しているので生体連合性を示すと依じられている。

ポリオルガノシロキサン表面を処理する第3の方法は、上記のアミノ化処理と次いでオアションで行なうペプチド化が含まれる。酸性化し、アミノ化する段階の後で水洗し、表面を0.5~1 al / al の1 ナノモルー1 ミリモルのグルタルアルデモドと接触させて処理する。当量の反応性のある他のアルデヒド、たとえばアセトアルデヒドあるいはブチルアルデヒドなどを代りに使っても良い。グルタ

ルアルデヒド処理表面を、次に一般にアミンとカルボキシル高の官能性を持つペプナドの水溶液と按触させる。通常は、選択したペプチドは直径上に2~40のアミノ酸を持ち、相対する場束でアミンとカルボキシル画の官能性を持つようにする。しかし、分子盤数千のより大きなペプチドや蛋白を用いることもできる。最後に水洗する。アルデヒドは結合アミンと反応してシャフ塩画を生じ、残った数粒のアルデヒドはペプチドのアミノ高と反応する。生じたアミノ化/ペプチド化ポリオルガノシロキサンは従って生体適合性の1級アミンを含有するカルボキシル画を来増とした表面を形成する。この表面の生体適合性は、特定の細胞消費との組織適合性によってペプチドを選よ時、珠に高められる。特定の応用に対しては、公知の手段によりペプチドの生体適合性が決定できる。

アミノ化の第4の方法としては、ボリオルガノシロキサンを1級アミン含有あるいはカルボキシル盗含有シランあるいはシロキサンとコーキュアーする方法を挙げられる(コ・キュアーするとは、少なくとも1つの関抗したシランあるいはシロキサン含有組成物がその場所で硬化されることを意味する。)。 典型的化合物としては、3-アミノアロビルトリエトキシシラン、2-アミノエチルトリメトキシシラン、トリメチルシリル組設、3-(トリクロロシリル) 勘数および1.1.1-トリクロロー1-(トリメチルシリル) シランアミンなどが挙げられる。1級アミン含有またはカルボキシル基含有のシラン、あるいはシロキサンの適当な希釈剤としては、メトキシトリメナルシラン、トリメトキシシラン、クロロジメチルシランおよびクロロトリイソシアナートシランなどを挙げることができる。シランある

いはシロキサン (シラン希釈剤を含む場合と含まない場合がある) を実質的に中性あるいは塩基性の水溶液あるいは塩質水溶液で用い、 硬化したボリオルガノシロキサン表面全体を覆う。たとえばこの分 野では良く知られている 20mM HEPBS 製質液のように、組 配培養・質量を作成するのに通常用いる製質液はどれでも、シランや シロキサンの溶媒あるいは担体として使用するのに適している。生 じた層は瓷流で15分以上、24時間以下の間コ・キュアーする。

望ましい場合には、硬化は高い温度で行う。代りに、1 後アミン 含有あるいはカルボキシル品含有のシランあるいはシロキサンを硬化していないボリオルガノシロキサン上に並布し、二層をコーキュアーしても良いが、その方法は蓋板となるボリオルガノシロキサン層のみを硬化する場合と同様である。硬化した表面はさらに、上に述べたように所望に応じてベアチド化するか、あるいは皮素粒子型込み処理を行うことができる。

上記の何れかの方法で詞製した後、組成物は水あるいは越質液で 洗浄し、紫外維等で数節し、使用育の貯蔵のため包装する。他の發 菌法としては、公知のマイクロウェーブエネルギー、ガンマ線放射 および他の公知の較額手段などを挙げることができる。

特定の改質法については、下記の実施例で詳細に述べる。

上記の方法で改賛した生体適合性ポリオルガノシロキサンは多く の潜在的応用が有るが、このようなエラストマーの殊に重要な使用 法の一つには細胞培養基質の試験管内での曲げがある。細胞培養基 質としてでさえも、本発明の改質ポリオルガノシロキサンの使用法 は無数に有る。色々な細胞培養容齢と組合せて、組成物単独でも使

用できるし、付着組貼帕素増殖が望まれる他の応用にも使用できる。本発明の生体適合性ポリオルガノシロキサン組成物を利用した網 助培費プレート10の1具体例を第1~3回に示す。培養プレート 10は実質的に平らで、矩形状の構造をしていて、平らな上面12 と、この上面12の外関端部から下側に伸び、かつ限り合った端で 接合している例配13,14および略固盤15,16とを有する。 上方が開放された複数のウェル18は上面12から下方に伸びてい る。第1~3回に示す培養プレート10は、2×3配列となった6 団のウェル18を有するが、必要に応じて、ウェル18は幾つで あっても良く、1つでも良い。

各ウェル18は円筒形の関盤20を有し、関髪20に取付けた実質的に平らなウェル底部22で終る。ウェル底部22は関盤20と一体になったアンカーリング24を含む。ウェル底部22の残りは、エラストマー状限26により形成され、エラストマー状限26はアンカーリング24によって面成される関口部を満たす。アンカーリング24によって面成される関口部を満たす。アンカーリング24によって面成される関口部を満たす。アンカーリング24と素適した複数の孔28を有する。孔28はエラストマー物質で満たされていて、この物質はエラストマー膜26と連続する。この構造はウェル底部23に於て、膜26をその場所で確保するのに役立つ。膜26は、上記のように、表面改質ポリオルガノシロキサン組のサアなどもの

ウェル18は創設13,14および終端登15,16の下端より 僅かに下方に出ている。始受プレート10は保護医部リム30を有 し、これは関数13.14および終端型15.16の下増から下方 に伸び、ウェル医部22の医団より下にある。医部リム30はウェ ル底部22を持ち上げ、ウェル底部22にかき傷がついたり、底部 22が損傷を受けたりするのを防ぐ。

均乗プレートの上面12、すなわち複数のウェル18は、カバー32あるいは類似の物で閉じられる。限り有った終期型と関型の間の隔は、均乗プレートの確実な方向付けができるように構成しても長い。第1~2回に示すように、関型13と終端型15の間の係34および開型14および終端型15の間の係35は面取りしてある。カバー32にも失援り対応して面取りした係36。37が有る。底部リム30の外表面に滑加工し、均乗プレート10をより安全に取扱えるようにできる。

第1~3回に示す培養アレート10は、1.5mpボリスチレンで作った市販のファルコン6ウェル培養アレートを用いて作成できる。ファルコン培養アレートは実質的に平らなポリスチレンの固体層で作ったウェル底部を有する。ファルコン培養アレートのウェル底部は部分的に削除して、各ウェル18にポリスチレンの底部アンカーリング24を致すことができる。各アンカーリング24にドリルで複数のフラストコニカル孔28をあけ、孔の狭い方の端がアンカーリング24の上面にくるようにする。公知の手段で達当な離型層をアンカーリング24の成下に取付け、硬化していないポリオルガノシロキサン組成物を一例としては、ダウーコーニングNDX4-4210(商品名 SILASIIC で販売)が挙げられる。代表的な組成物例は、

グウーコーニングHOX4-4210 35部、連合するロット番号の触線 15部およびメディカルグレードのシリコーン抽15部である。こ のようなあるいは類似の混合物から待られる硬化していないポリオ ルガノシロキサンの予定量を告ウェル18に注ぎ、ウェル底部に腰 を形成し、同時にこの硬化していない組成物はアンカーリング24 中のフラストコニカルポール28の各々に流れ込む。ポリオルガノ シロキサンは次いで脱気し、硬化し、腱型層を除いて、第1~3辺 の特乗アレート10を作成する。

硬化していないポリオルガノシロキサンの脱気(あるいは気泡除去)は特に光学的に透明なウェル底部22の作成の際に重要である。 (たとえば、光学的に透明であると、細胞培養を保持するエラストマーの顕微鏡検室が容易になる。)気泡は公知の手段で除くか、あるいは特別な遠心分離技術によって明確に除去できる。遠心分離で脱気するために、個々の培養プレート10はカバー32を付けた状態あるいはカバー32なしで、培養プレート10を収容できるようになっている遠心分離容替中に置く。プレートには次に重力の800~1200倍の遠心力を3~6分間かける。プレート10を遠心分離弱から取り出し、手あるいは機械で回転あるいはゆすり、ポリオルガノシロキサンウェル底部22ができるだけ平らな膜になるようにする。プレートをオーブン中、約60でで45分間硬化させ、オーブンから取出し、冷却する限に離型層を取除く。培養プレート10のウェル底部22の上面を上記の何れかの方法で、また、下記の実施例で詳細に述べるように改算できる。

一般に、本発明の培養プレート10はウェル底部22を有し、こ

が流過するように連絡する。主真空溝42はガスケット50により 完全に覆われる。アパチャー52は、均受アレート10をガスケット50の上面に置いた時、各々が一つのウェル18の底部22の底 下に配列して、位置するように置く。従って、アパチャー52は、 真空溝42。44からのみ作用し得る個々のシールされた空気チェンパーを作り出す。第4~6回に示す実例では、ガスケット50は 6つの群(各群は2×3配列)のアパチャー52を有する。3群の アパチャーの各群は分離した副真空溝44の上に位置している。 従って、第4~6回に示す真空設置は、上記したような、第1~3回に示す場类プレート10を6つ収容する。第4~6回に示す真空 装置は、6つの個々の6ウェル均美プレートを使用するように設計 してあるが、色々な数のウェルを有する個々のプレートが競つ有っ でも、使用する特定のプレート(単数あるいは複数)が必要とする 位置に真空溝42、44およびアパチャー50を設けるのみで使用 できる。

真空ホース48を通じて生じた真空は、同様にして、真空消42.44を経由して、均要プレート10のウェル底部22の下にあるアパチャー52により形成される各チェンバー中に生じる。真空が生じると、各ウェル18中のエラストマー限26は下部に引張られ、伸びて屈曲した立体配置に到達し始める。第6回は、充分な真空度が得られた時に、エラストマー度26の下方への伸びを示す。真空度を減じると、展26は第3回に示す元の水平配置に戻る。限26の真空中での延伸は、一定状態で留めておくか、問知的に行うか、不規則に行なうか、あるいは望ましいパターンで行う。しかし、6

れは細胞が付着できる高質を与える外に、多くの手段で延伸し、あるいは応力を加えることができる。ウェル底部22のようなエラストマー細胞基質を延伸するのに殊に便利な一つの方法は、選択的にウェル底部22の直下の関係域を制御真空運に投続する方法がある。このような真空延伸は、各ウェル底部22の下に取付けてある個々の真空孔を用いて行なう。各ウェル底部22を選択的に真空にするより簡単で効果的な装置を第4~6回の真空装置により示す。

第4~6回に示す真空接置は、プレクシグラス(商品名)あるいは類似品の固体で、平らで、矩形の板で作った真空プレナム40を有する。プレナム40の上面には、複数の真空清が切削加工してあり、この溝の確さはプレナム40の厚さより少ない。主真空溝42はプレナム40の収厚の半分以上の確さがあり、異質的にプレナム40の全長に拡がっている。複数の副真空溝44は、主真空溝42の各関から直角に伸び、主真空溝42と流体が流通するように連絡している。プレナム40の一端にドリルで孔をあけ、この孔には主真空溝42と流体で連絡するニップル46が取付けられている。ニップル46は真空ホース48はプレナム40を真空弾(四示しない)と捻続する。

各真空清 4 2、4 4 はその全長のどの点に放てもプレナム 4 0 の上面に関口している。閉口し表面にある真空清 4 2、4 4 を 国立させるため、平らなガムラバーガスケット 5 0 を プレナム 4 0 の 上面に際接して 置く。ガスケット 5 0 は 矩形で、プレナム 4 0 と 略同寸法である。ガスケット 5 0 は 複数の開口 部あるいはアパチャー (aperture) 5 2 を 有し、この解口部は下部の剛真空清 4 4 と 流体

つの培養プレート10の各々は同一の真空状態に置かれる。

第4~5図に示す真空装置は広範な各種のシステムにより、制御 した仕方で真空に引かれる。このようなシステムの1つを第7日に 図式的に示す。プレナム40(図示していない)、ガスケット50 および培養プレート10を含む各真空装置はホース48を経由して、 ソレノイドバルブ54に投続する。ソレノイドバルブ54は、央々 ホース56を経由して、複数の出口を持つ真空譲58に投続する。 ソレノイドバルブラ4は、それぞれ配線60を軽由して、コン ピューター62あるいは他の制御装置に接続される。各ソレノイド バルブ54は、各地景プレート10のウェル底部22中のエラスト マー状膜26を真空に引くのを制御する。コンピューター62はソ レノイドバルブラ4の操作を制御し、真空に引く時期と強度を制御 するのみでなく、真空プレナム40中の消42,44を平衡化し、 望ましいだけ雰囲気の空気を戻す。単一あるいは複数のソレノイド パルプラ4を使って真空に引いたり、大気圧に戻したりする。さら に、各圧力ー電気信号変換器を各真空プレナムと結合し、あるいは 各エラストマー状膜26の下に置き、その出力信号をコンピュー ター62に供給することもできる。圧力一電気信号変換器によって 生じた情報は実際に真空に引くのを制御するのに使用できる。

ウェル底部22に付着している細胞はウェル底部22自身に加えられる応力に約り合った応力を受ける。このシステムは、従って、上で論じたように細胞結券蓋翼の試験管内曲げに使うことができる。6つの培養プレート10と関連した真空装置はもちろん、領準の培養器中で培養できるし、あるいは公知のマルチウェル培養プレート

のように垃圾条件にさらすことができる。

組即の曲げを必要としないが、細胞基質への細胞の技者が望まれている特定の応用については、本発明の表面改質したポリオルガノシロキサン組成物を、最初にウェル底部を切削することなしに、6ウェル培養プレート中に付着させても良い。この付着させた表面改質ポリオルガノシロキサン度はどんな厚さでも良いが、通常は1 cs 厚程度の限であることが必要なすべてである。

本発明の性質を変更することなく、本発明の関示に応じて程々の 変更を加えることができる。最終アンカーリングを使って作成した 6 ウェルの培養プレートは延部アンカーリング孔28を持つ必要が ない、たとえば、硬化してないポリオルガノシロキサンを置く前に、 底部アンカーリングを租面化し、シロキサン樹脂の実際の底部アン カーリング表面への接着性を高めても良い。表面改質したポリオル ガノシロキサンは、同様に、後つの細胞培養容器にも細胞培養基質 として組入れることができ、何れにしてもマルチウェルプレートに は限定されない。本発明のポリオルガノシロキサン組成物は、培養 容器研鍵と同様に、細胞が付着できる個々の分離した粒子あるいは ビーズとして用いるか、あるいは当該技術の専門家には底ちに明ら かな多くの他の方法の一つに使用できる。真空装置を使えば、上記 のようにして作成されたポリオルガノシロキサン殿中に真空伸びが 誘起できる。作成した層あるいは風の厚みを公知の手段で新替し、 予告可能な伸び特性を持つ基質を形成することができる。

本発明の表面改賞したポリオルガノシロキサン組成物は、上皮性のカプセル化あるいは周囲の結合性組織の原み増大、および/ある

いはナラチン化を促進しないので、事実上組យ付着が認ましいインプラントあるいは人工器官は本発明のポリオルガノシロキサン組成物から製造できる。 表面改質ポリオルガノシロキサンの可能な使用法 (限定されるものではないが)として、合成血管、胸部、インアラントを含む構造的人工器官および人工ひざや人工指関語のような人工問題が含まれる。 たとえば、人工指関語はポリオルガノシロキサンから作られ、ポリオルガノシロキサンは指関語の構造の端末で選択的にアミノ化され、その結果、規則が指関語の端部に付着できる。付着した組別は骨中に定着するが、滑りが起る必要のある指聞語中央部には付着しない。このようにして選択的に改賞したポリオルガノシロキサンは、細胞の付着と非付着が選択的に制御できるので、インプラントとして使用するのに珠に選している。

[與林田]

以下の実施例により本発明について詳細に述べる。

実施例1

5×3/16-5×5/16インチファルコン6ウェルポリスチレン均乗プレートを木製治具保持体中に固定した。各ウェルの底部の中心点にマークを入れた。1-1/16インチの金具ドリルバイトを中心マークの正上に置き、ドリルバイトを使ってプラスチックに略完全に穴をあける。穴が規定寸法を超えないように、完全なドリル穴開けは遅けた。ウェルの中心部は指の圧力で押し出して、フェルの底部に4mm中のアンカーリムを残した。

プレートを治具中に逆さにして確保した。明島バイトで、ウェル の残りのポリステレン底部に12の等間塔のフラストコニカル状の

孔をあけた。再び治具中で収を逆さにし、石のパイトを使い、ウェルの底部に残るポリスチレンリングと閲覧を担面化した。その後で プラスチック粒子を真空吸引により除いた。

培養プレート全体を95%エタノールで洗浄して取扱いにより入りこんだ汚染物を除去した後、プレートを清浄表面上で逆さにして、ウェル底部を3インチ巾の粘着テープでシールした。粘着テープは 注意深く当てがい、各培養プレートウェルに滑らかで平らな底面を 生じるようにした。プレートを直立させた。

85gのダウーコーニングNDX4-4210 クリーングレードのエラストマーと、15gの放揺および15gのメディカルグレードのシリコーンオイルとを混合して、ポリオルガノシロキサン組成物を調製した。混合成分は、プラスチックの使い捨て式ビーカーに乗り出し、ドリル故軍の位料混合バイトを使って混合した。得られた混合物を2つの60alプラスチック注射器に消たし、残りは後の使用に備えて-20℃で貯蔵した。

作業は手早く行ない、各プレートは押上に置き、注射器を使って 各ウェルに2.0gの混合物を入れた。4プレートに入れ終った後、 このプレートを遠心分離器にかけ、重力の1000倍の力を4.5 分間(室温で)加えて、問題中から目視で検出できる気泡をすべて 除いた。手早く作業するため、倒點は注入と遠心分離の間、見かけ 上粘度を増すことはなかった。また、各場費プレートの底部にある 腰は容易に充分に安定し、遠心分離粉から取出すと平らな面を形成 した。

硬化するため、アレートを60℃にしてあるオーブン中の平らな

金属製団上に45分同電いた。(高温での硬化が月かの理由で悪れたら、遠心分離にかけたプレートは加熱前に、-20℃で貯蔵することができる。) プレートをオープン中から取出し、平らな断上で30分同室温となるまで放電した。

越度98%の3-アミノプロピルトリエトキシシラン5回を、5 mi の1M HEPESバッファー (pH 7.2) と混合し、次いで設イオン水を加えて250回の体程にした。得られた3-アミノプロピルトリエトキシシラン溶液の3回ずつを各ウェルに加え、培養プレートをポリエチレンフィルムで覆った。プレートは盆温の暗所で12時間養生した。各級型培養ウェルの底部にあるアミノ化したポリオルガノシロキサン義団を20mM HEPESバッファーを2回使って簡単に洗浄し、次いで、最後にHEPBSバッファーを加え、アミノ化した表面に15分間置いたままにした。次に、私着テープをプレートの底部から注意深くはがして、細胞培養フード中で培養プレートに紫外線を12時間当てて設面し、設面したプレートを設慮条件下でプラスチック包装中で密封した。

実施例2

実施例1において、作成した培養アレートは、第4~7図に示す 真空設置を取付けた状態で細胞を接種し、培養した。この設置は周 期的に毎分40回の割合で各ウェル底部を20%延伸した。細胞培 長が完結した後、光学的に透明な生体適合性のポリオルガノシロキ サン原は、エラストマー状基質から細胞を除去することなしに、細 別の誤談銭検査を可能にした。エラストマー状基質は、また、サン アリングに渡していることが判り、ナイフ、コルク空あけ器、質状

のこパンチの何れでも首尾及く切断できた。これらの付着した組勉 を有する切断セグメントはスライド上に乗せ、蛍光性試験で染色し、 級は銀で検査した。

夹柱倒3

実施例1の工程をくり返したが、その際、遠心分離の代りに、プレートは-20℃で5日間置き (incubate)、エラストマーが徐々に脱気され、樹脂が平らになるようにした。次にプレートを冷蔵屋から取り出し、実施例1に従って硬化し、アミノ化した。

実施例4

突旋例1に従って、生体適合性ポリオルガノシロキサン組成物のウェル素部を作成したが、その際、アミノ化は次の方法により行った。各項化ポリオルガノシロキサンウェル底部を1 m の 1 N H C I と接触させ、次いで1 m の 1 M NH Q O H を加えた。各試派は30分間加えた場所にそのままにして置き、次いでデカントした。プレートを水で洗い、乾燥し、突縮例1に従って数面し包装した。

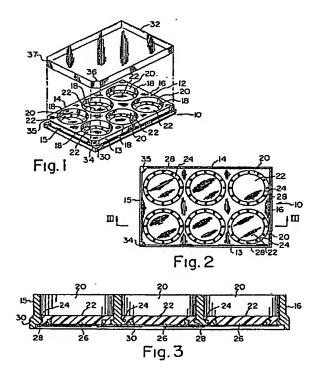
実施例5

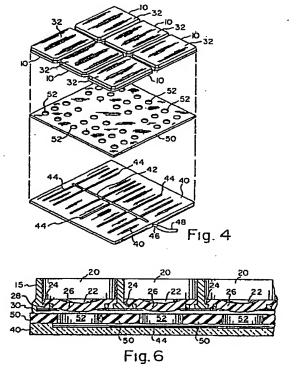
実施例4に使って、生体適合性ポリオルガノシロキサン組成物 ウェル底部を作成したが、その際、NH₄ OHを添加し、水で洗浄 した後、ウェル底部をグルタルアルデヒドおよびペプチドで次のよ うに処理した。

各ウェルに1回の1ナノモルグルタルアルデヒドを加えた。次いで、各ウェルはアミンおよびカルボキンル基官館性を持ったペプチド水溶液と接触させた。ペプチド水溶液を充分に加え、ウェル底部

表面を扱った。選んだペプチドは1mMのNH2 -RGDS-COOH (R=アルギニン、G=グリシン、D=アスパラギン数、S=セリン)の水溶液であった。30分使に、実施例1に従い、板を洗い、乾かし、穀窗し、包斂した。

特定の実施取機と実施方法について、本発明を記載したが、本発明は以下に記載する特許請求の範囲によってのみ制限される可さである。





特许庁及官 古 田 文段

1. 事件の表示 PCT/US88/901.459

細胞培養装置用の生体適合性ポリオルガノシロキサン 組成物 3、 補正をする者

事件との関係 特許出版人 氏 8 ペインズ、アルバートージュー、

4. 代 理 人 (郵便番号 141) 東京都品川区西五反田二丁目19番2号 荒久ピル3階 [電話東京(491)3161] 8199

弁 理 士

5. 雑正命令の日付 自発補正

2. 発明の名称

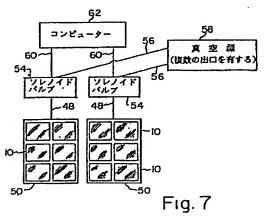
.6. 補正の対象 明細春の「特許請求の範囲」の間。

7. 補正の内容 別紙のとおり(但し、補正の対象の間に記載した 事項以外は内容に変更なし。).



给 木 俊 一种

Fig. 5



特許請求の範囲を以下の通り補正する。

「特許請求の範囲

1. アミン、カルボン酸、あるいは元素炭素から なる群から選ばれた物質を表面に取り込んだポリ オルガノシロキサン組成物を含むことを特徴とす 5 华林游合性秘的。

1. 前記物質がアミンであり、弦アミンが1級ア ミンであることを特徴とする請求の範囲第1項に 配載の生体適合性樹脂。

1. 前記ポリオルガノシロキサン組成物が表面に ペプチドを取り込んでいることを特徴とする請求 の範囲第1項に記載の生体適合性樹脂。

4. 1 級アミン含有シラン、カルポキシル基含有 ション、1級アミン含有シロキサンおよびカルポ キシル基合有シロキサンからなる群から選ばれた 組成物を表面でコ・キュアーしたポリオルガノシ゛ ロキサン組成物を含むことを特徴とする生体複合

「S. a) ポリオルガノシロキサン表面を複散、弗 散および臭化水素酸からなる群から選ばれる酸に

接触させ、

b) ポリオルガノシロキサン表面を水酸化ア ンモニウム、塩化アンモニウムおよび炭酸水紫ア ンモニウムからなる群から選ばれたアミンと接触 させ、次いで設アミンをデカントし、

c) 前記ポリオルガノシロキサン表面を水で 洗浄する段階を含むことを特徴とするポリオルガ ノシロキサン組成物の表面処理法。

も、 酸階 c)が、前記ポリオルガノシロキサン表 面を水で洗浄し、時系列的に表面をアルデヒドお よびペプチド水溶液と接触させ、次いで水で洗浄 することを特徴とする請求の範囲第5項に記載の 方法。

1. d) 前記ポリオルガノシロキサン組成物を培 養細胞を支持する固体手段中に組込み、細胞培養 基質を形成する段階を含むことを特徴とする請求 の範囲第5項に記載の方法。

1. ポリオルガノシロキサン組成物を1級アミン 合有シラン、カルポキシル基合有シラン、1級ア ミン含有シロキサンおよびカルポキシル基含有シ

特表平2-501529(10)

ロキサンからなる群から選ばれた化合物からなる 近接層とコーキュアーすることを含むボリオルガ ノシロキサン組成物の表面処理方法。

- 9. 培養細胞を支持する固体手段を含み、数固体 手段が、請求の範囲第1項、第2項、第3項また は第4項に記載のポリオルガノシロキサン組成物 を含む少なくとも一変面を持つことを特徴とする 細胞培養基質。
- 10. 前記固体手段がマルチウェルポリスチレンプレートであることを特徴とする請求の範囲第9項に記載の細胞培養基質。
- 11. 前記ウェルの各々がその底部に前記ポリオルガノシロキサン組成物を含むことを特徴とする請求の範囲第10項に記載の細胞培養基質。
- 11. 前記ポリオルガノシロキサン組成物が前記ウェルの各々の底部と被局物を形成することを特徴とする請求の範囲第11項に記載の細胞培養基盤。
- 11. 前記ウェルの各々の実質的に全ウェル底部が前記ポリオルガノシロキサン組成物の単一層を含

むことを特徴とする請求の転出第_,11項に記載の 細胞培養基質。

- 14. 前記ポリオルガノショキサン組成物が前記ウェルの各々の底部に有るアンカーリングに接着していることを特徴とする請求の範囲第13項に記載の細胞培養基質。
- 15. ポリオルガノシロキサン組成物を含む少なくとも一表面を持ち、細胞培養を支持する固体手段を含み、前記ポリオルガノシロキサン組成物の表面を請求の範囲第5項、第6項、第7項または第8項に記載の方法で処理することを特徴とする細胞培養基質。
- 18. 前記固体手段がマルチウェルポリスチレンブレートであることを特徴とする請求の範囲第15項に記載の細胞培養基質。
- 17. 前記ウェルの各々がその底部に前記ポリオルガノシロキサン組成物を含むことを特徴とする精 求の範囲第16項に記載の細胞培養基質。
- 18. 前記ポリオルガノシロキサン組成物が前記ウェルの各々の庭部と後層物を形成することを特

徴とする請求の範囲第17項に記載の細胞培養基 質。

- 19. 前記ウェルの各々の実質的に全ウェル底部が前記ポリオルガノシロキサン組成物の単一層を含むことを特徴とする請求の範囲第17項に記載の細胞培養基質。
- 10. 前記ポリオルガノシロキサン組成物が前記ウェルの各々の底部に有るアンカーリングに接着していることを特徴とする請求の範囲第19項に記載の細胞培養基質。
- 11. 一つ以上のウェルを有する少なくとも一つの細胞培養プレートを含み、前記ウェルが各々生体選合性ポリオルガノシロキサン組成物で作られるエラストマー状膜で少なくとも部分的に形成される実質的に平らな底部を有し、前記エラストマー状膜に真空の引張り力を制御的に加える真空手段を含むことを特徴とする細胞培養に応力を加える装置。
- 12. 前記具空手段が、制御手段により真空頭に接続される真空ブレナムを含み、前記培養プレート

が前記真空プレナムにより担持され、かつ設真空プレナムと接触し、前記真空プレナムが前記真空を前記エラストマー状膜の底面に連絡する手段を含むことを特徴とする請求の範囲第21項に記載の接種。

- 11. 前記プレナムと前記真空部の間に配置された 流選手段を含み、真空の前記真空プレナムへの選 用を制御する制御手段を含むことを特徴とする頃

图 即 獎 雅 雅 .告

- PCT/UFF 8/01459

2 5		前	12	兟	通	手	Ð	かく	ソ	レ	J	1	۴	14	n	ブ	で	ぁ	b		M
12	制	御	手	Ø	が	ÉÌ	R	ッ	V	,	1	۲	۶<	r	ナ	K	难	気	的	に	綾
統	ŧ	n	5	Þ	ン	۲	_	-	9	-	で	ぁ	5	z	ح	ŧ	49	旗	૮	す	3
妝	求	Ø	饠	囲	m	2	4	10	=	P.	鮀	Ø	装	産	_	1					

水の範囲第23項に記載の装置。

Address of International Power Considerate IPG or in term (market Description and Int.)								
IPC (458328 3/12								
428/116,447, 435/287, 524/17, 388								
B. Palips Stancing 9								
Description Property ?								
Canada france (canada france)								
U.S. 429/116, 447;435/207,300,301; 524/17,598								
Opposition to December onto that themps but compliants to the Epison and out December on the Spirite Surveying C								
1								
M. SOCHATATS CHRESPERS TO BE RELEVANT !								
Course of Dearwood, I work residents, where autoristic, of the species deceases of Resident to Chair Re-								
A US, A.3,350,349 PUBLISHED 31 OCTOBER 1967 (EYDE).								
A US.A. 3,867,349 PUBLISHED 18 FEBRUARY 1975 (COSTELLO et al).								
A US, A, 4,273,834 PUBLISHED 16 JUNE 1981 (MINISHURA et al).								
Y,P US, A. 4.695.347 PUBLISHED 22 SEPTEMBER 1987 44 (HILLIARD et al).								
AP US, A, 4,705,810 PUBLISHEN 10 HOWERSHIN 1987								
Y US. A. 4.735,778 PUBLISHED OS APRIL 1988 (MARUYARA et al). 44								
* Design designing of cond determinal 2 The property property and the property of the property								
And the contract of the contra								
details or give operal moon to copplical								
Company of Company to be and participants, step, principals of Company of Com								
TV. CERTYCIATION								
Done of the Author Commission of the Securement Secure Secure Secure Secure Secure Secure Secure								
01 JULY 1948 0 8 SEP 1988								
15A/US NEWNY . EPSTED								

	International Application No.	PC7/US\$ 8/01459				
PURTUE						
	•	1 1				
		- ()				
		1 1				
		1 1				
1 1		1 1				
1		1 1				
ł ł		i i				
[1 1				
1		1 1				
		; ;				
2000						
	MESAT LIDING MINISE CONTAIN CTWING MANÉ LOGIAL SINSTTUCKEUPTE .					
100	Tributal March Asses has not have potentialled in transct of arrive claims areas Asses, The					
100						
		1				
į		t t				
		1				
10 2	يت بيت بن فيط ميشيدشين ليميشيدسين يعن أن وادوم با يعاني بالما و مدعات بالكان و المدينة و المدارد و المدارد و ا وفيهاليميد بد ايت لياست من مون الودور ليموموسيات المؤامات من المدارد الما المدارد و الما المدارد و المدارد و ا					
		1				
		l				
	•	j.				
		1				
		į.				
* C 0						
PCS	Name of Assault					
W. 🔾 👓	DESTATIONS WHERE UNITY OF INVENTION IS LACKING!					
They bear	نوع با الجيمية والمناوات في قد المنصول بيشيد يميد فيصوب فيستها					
1	SEE ATTACHMENT	1				
		ı				
_		1				
'O ##	l estadord hi Statush kuwak kuwa mana ikuniy pand by iku sapincani, ting kuyanamanaj asangin ma e shapinongani sapinatnan.					
All and plant of the record editional month from one bearing and in the contents, the designation of the contents of the conte						
	Minds of the International application for extent large entry part, specifically district	100				
1 to 1	, 21 to 29 and 36 to 44 (Telephone approva	1)				
20	theird pitchend actual feel were travely paid by the applicant. Consequently, pay energy a revolves that mandescot in the standar it is best-and by black automorp.					
-						
		1				
40 22	instructivelization house to recreased values office greatures on payment less, the increase, highways of any openious less.					
	Provided by the Control of the Contr					
	redworld teaton loos were incompanies by healthour's protest.	ļ				
	mind accommission to behavior of best-from transfer	i i				

Part VI Attachment

- Claims 1-9, 21-29, and 36-44, drawn to the treated resin/substrate composition, classified in Class 428, subclass 116.
- II. Claims 10-20, and 10-15, drawn to methods of treating a surface and to a product made by those methods, classified in Class 427, subclass 237.
- III. Claims 45-49, drawn to the combination of a vacuum means and a culture plate, classified in Class 435, subclass 284.